

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 09231965 A

(43) Date of publication of application: 05.09.97

(51) Int. CI

H01M 4/24 H01M 4/26

(21) Application number: 08032056

(22) Date of filing: 20.02.96

(71) Applicant:

**MATSUSHITA ELECTRIC IND CO** 

LTD

(72) Inventor:

SERI HAJIME YAMAMOTO TORU TSUJI YOICHIRO YAMADA TOSHIHIRO TOYOGUCHI YOSHINORI

# .(54) HYDROGEN STORAGE ALLOY ELECTRODE AND alloy powder having a body-centered cubic structure containing Ni of less than 50 atomic % in alloy

#### (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a hydrogen storage alloy electrode in which capacity is high and a cycle characteristic is superior.

SOLUTION: A hydrogen storage alloy electrode is composed of powder which is formed by arranging Ni powder or Ti-Ni alloy powder, whose particle diameter is less than  $1_\mu m$ , so that a nickel amount is in a range of 1 to 10 percentage by weight by mechanochemical reaction or the like on the surface of hydrogen storage

alloy powder having a body-centered cubic structure containing Ni of less than 50 atomic % in alloy composition. A plating layer of Ni or Ni-M alloy (M is at least one kind of element out of Co, Sn, Zn, and Mo) is coating formed so that the thickness thereof is in the range of 0.5 to  $1\mu m$  and the nickel amount thereof against the hydrogen storage alloy is in the range of 1 to 10 percentage by weight on the surface of an electrode mainly composed of the hydrogen storage alloy powder having the body-centered cubic structure containing Ni of less than 50 atomic % in the alloy composition.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

#### (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平9-231965

(43)公開日 平成9年(1997)9月5日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	FI.	θ.		技術表示箇所
H 0 1 M 4/24	130		H01M	4/24	J	
4/26		-		4/26	J	

	•	審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 8 頁)
(21)出願番号	特願平8-32056	(71)出願人 000005821 松下電器産業株式会社
(22)出願日	平成8年(1996)2月20日	大阪府門真市大字門真1006番地
÷		(72)発明者 世利 肇
	·	大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
		(72)発明者 山本 徹
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
•		(72)発明者 辻 庸一郎
;		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
•		産業株式会社内
•	. •	(74)代理人 弁理士 東島 隆治 (外1名)
		最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 水素吸蔵合金電極およびその製造方法

#### (57)【要約】

【課題】 高容量で、サイクル特性に優れた水素吸蔵合 金電極を提供することを目的とする。

【解決手段】 合金組成において50原子%以下のNi を含む体心立方構造を有する水素吸蔵合金粉末の表面 に、メカノケミカル反応などにより、粒径が1μm以下 のNi粉末、またはTi-Ni合金粉末をNi量が1~ 10重量%の範囲で配置した粉末からなる水素吸蔵合金 電極。また、合金組成において50原子%以下のNiを 含む体心立方構造を有する水素吸蔵合金粉末を主体とす る電極の表面に、NiまたはNi-M合金(MはCo、 Sn、Zn、およびMoの少なくとも1種の元素)のメ ッキ層を厚さ0. 5~1 μmの範囲で、かつNi量が前 記水素吸蔵合金に対して1~10重量%の範囲で被覆し た水素吸蔵合金電極。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 合金組成において50原子%以下のNiを含む体心立方構造を有する水素吸蔵合金粉末からなり、前記水素吸蔵合金粉末はその表面に、粒径1μm以下のNi粉末またはTi-Ni合金粉末をNi量が前記水素吸蔵合金の1~10重量%の範囲で配置していることを特徴とする水素吸蔵合金電極。

【請求項2】 合金組成において50原子%以下のNiを含む体心立方構造を有する水素吸蔵合金粉末を主体とする電極の表面に、NiまたはNi-M合金(MはCo、Sn、Zn、およびMoの少なくとも1種の元素)のメッキ層を厚さ0.5~1μmの範囲で、かつNi量が前記水素吸蔵合金の1~10重量%の範囲で被覆したことを特徴とする水素吸蔵合金電極。

【請求項3】 前記水素吸蔵合金が、一般式 $TixVyMzNi_{1-x-y-z}$ (ただし、MdCr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Y、Zr、Nb、Mo、Ag、Hf、Ta、W、Al、Si、P、B、および希土類元素からなる群より選ばれる少なくとも1種の元素であり、 $0.2 \le x \le 0.4$ 、 $0.3 \le y \le 0.6$ 、 $0 \le z \le 0.3$ )で示される合金である請求項1または2に記載の水素吸蔵合金電極。

【請求項4】 合金組成において50原子%以下のNiを含む体心立方構造を有する水素吸蔵合金粉末の表面に、粒径1μm以下のNi粉末またはTi-Ni合金粉末をNi量が前記水素吸蔵合金の1~10重量%の範囲で配置する工程、および、前記Ni粉末またはTi-Ni合金粉末を表面に配置した水素吸蔵合金粉末を温度範囲400~1000℃で1~6時間焼結する工程を有する水素吸蔵合金電極の製造方法。

【請求項5】 合金組成において50原子%以下のNiを含む体心立方構造を有する水素吸蔵合金粉末の表面に、粒径1μm以下のNi粉末またはTi-Ni合金粉末をNi量が前記水素吸蔵合金の1~10重量%の範囲で配置する工程、前記Ni粉末またはTi-Ni合金粉末を表面に配置した水素吸蔵合金粉末を主体とする電極を成形する工程、および、得られた成形体を温度範囲400~1000℃で1~6時間焼結する工程を有する水素吸蔵合金電極の製造方法。

【請求項6】 前記水素吸蔵合金粉末は、合金材料を溶解後、103~10

7℃/秒の冷却速度で急冷した合金である頭求項 4 または 5 に配鉄の水素吸蔵台金電極の製造方法。

【発明の詳細な説明】

100011

【発明の属する技術分野】 本発明は、電気化学的な水奈の吸蔵・放出を可逆的に行える水奈吸蔵合金電極および その製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】水素を可逆的に吸蔵・放出する水素吸蔵

合金を用いた水奈吸蔵合金電極は、理論容量密度がカド ミウム電極より大きく、亜鉛電極のような変形やデンド ライトの形成などもないので、長寿命・無公害であり、 しかも高エネルギー密度を有するアルカリ書電池用負極 として注目されている。このような水素吸蔵合金電板に 用いられる合金は、通常アーク溶解法や高周波誘導加熱 俗解法などで作製される。そして、例えば、ABC タイプ(A:La、Zr、Tiなどの水素との親和性の 大きい元素、B:Ni、Mn、Crなどの遅移元素)の La (またはMm) - Ni系の多元系合金やAB2 10 タイプのラーペス相を有する合金は、近年電極材料とし て多くの開発が進められており、特にMm-Ni系の多 元系合金はすでに実用化されている。しかし、これらの 水奈吸蔵合金は、アルカリ電解液により合金表面が腐食 されて、金属酸化物や金属水酸化物が析出し、水素の吸 哉・放出能が低下する。その結果、サイクル寿命特性が 惡くなるという問題があった。

【0003】これを解決するために、例えば合金表面にNiあるいはNi合金をメッキする方法が提案されている(特開昭61-163569号公報や特開平2-79369号公報)。また、正極から発生した酸素ガスによる合金の酸化を防ぐために、例えばメカノケミカル反応(メカノフュージョン法)により汲移金属を合金表面に付着する方法が提案されている(特開平6-124705号公報)。さらに、初期活性を向上させ、充放電気を向上させるために、例えば合金粉末とNi粉末を焼結させる方法が提案されている(特開平5-258750号公報)。これらに対して、体心立方構造を有するTi-V-Ni系の水窯吸蔵合金は、上配合金に比べてさらいくつかの合金組成が提案されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】このような体心立方構造を有するTi-V-Ni系の水素吸蔵合金は、母相以外に偏析相であるTi-Ni合金相が存在し、母相にはNiを含まない。したがって、体心立方構造を有するTi-V-Ni系の水素吸蔵合金を電極に用いた場合、上配のAB5タイプやAB2

タイプの合金とは異なり、Ti-Ni偏析相が活性点と 40 なって電気化学的な水素の吸蔵・放出を行うと考えられ 、充放電サイクルの初期から大きな放電容量が得られる 。しかし、充放電を繰り返すと、Ti-Ni偏析相から アルカリ電解液中にTiが溶出することにより導電性が 低下し、放電容量が小さくなるという問題があった。本 発明は、以上に鑑み、高容量で、サイクル特性に優れた 水素吸蔵合金電極を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明の水素吸蔵合金電 種は、合金組成において50原子%以下のNiを含む体 心立方構造を有する水素吸蔵合金粉末からなり、前記水

素吸蔵合金粉末はその表面に、粒径1μm以下のNi粉 末またはTi-Ni合金粉末をNi量が前記水素吸蔵台 金の1~10重量%の範囲で配置している。また、本発 明の水奈吸蔵合金電極は、台金組成において50原子% 以下のNiを含む体心立方構造を有する水奈吸蔵合金粉 末を主体とする電極の表面に、NiまたはNi-M合金 (MはCo、Sn、Zn、およびMoからなる群より選 ばれる少なくとも1種の元素)のメッキ層を厚さ0.5 ~ 1 μmの範囲で、かつ Ni Liが前記水素吸蔵合金の 1 ~10重量%の範囲で被収したものである。

【0006】本発明の水素吸蔵台金電極の製造方法は、 台金組成において50原子%以下のNiを含む体心立方 構造を有する水素吸蔵合金粉末の表面に、メカノケミカ ル反応により、粒径 1 μm以下のNi粉末またはTi-Ni 合金粉末をNi 立が前記水素吸蔵合金の1~10位 11分の範囲で付着させる工程を有する。また、本発明の 水業吸蔵合金電極の製造方法は、合金組成において50 原子%以下のNiを含む体心立方構造を有する水素吸蔵 合金粉末の表面に、粒径 1 μ m 以下の N i 粉末または T i-Ni合金粉末をNi量が前記水奈吸蔵合金の1~1 0 重量%の範囲で配位する工程、および、前配Ni粉末 またはTi-Ni合金粉末を表面に配位した水紫吸蔵合 金粉末を温度範囲400~1000℃で1~6時間焼結 する工程を有する。さらに、本発明の水紫吸蔵合金電極 の製造方法は、合金組成において50原子%以下のNi を含む体心立方構造を有する水奈吸蔵合金粉末の表面に 、粒径1μm以下のNi粉末またはTi-Ni合金粉末 をNi量が前記水素吸蔵合金の1~10重量%の範囲で 配置する工程、前配Ni粉末またはTi-Ni合金粉末 を表面に配位した水素吸蔵合金粉末を主体とする電極を 成形する工程、および、得られた成形体を温度範囲40 0~1000℃で1~6時間焼結する工程を有する。 【0007】ここで、前記水窯吸蔵台金粉末の粒径は、・ 75 μ m 以下であることが好ましい。また、前記水素吸 蔵合金粉末は、合金材料を溶解後、103~107℃/秒 の冷却速度で急冷した合金であることが好ましい。水素 吸蔵合金は、一般式Tix Vy Mz Ni1-x-y-z (ただし、 MはCr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Y、Zr、 Nb, Mo, Ag, Hf, Ta, W, Al, Si, P, B、およびLa、Ceなどの希土類からなる群より選ば 40 を配置して焼結すれば、均一にNiが配置されるので、 れる少なくとも1種の元素であり、 $0.2 \le x \le 0.$ 

#### [0008]

合金であることが好ましい。

【発明の実施の形態】体心立方構造を有するTi-V-Ni系の水素吸蔵合金は、母相以外に偏析相であるTi -Ni合金相が存在し、母相にはNiを含まない。従来 のABsタイプやAB2タイプの合金は、通常Niは母相 に含まれ、Niを含む偏析相が存在しても、その偏析相 は放電特性に悪影響を及ぼす。一方、体心立方構造を有

4、0.  $3 \le y \le 0$ . 6、 $0 \le z \le 0$ . 3) で示される

するTi-V-Ni系の水素吸蔵合金では、Ti-Ni 偏析相が活性点となって母相が水素の吸蔵・放出を行う と考えられる。また、従来のAB5タイプやAB2タイプ の合金は、良好な放電特性を得るためには、合金中に6 0~70原子%のNi量を含む必要がある。これに対し て、体心立方構造を有するTi-V-Ni系の水素吸蔵 合金では、Ni量は50原子%以下で十分であり、充放 電サイクルの初期から大きな放電容量が得られる。

【0009】以上のように、Niはすべて偏析相に含ま 10 れ、その偏析相が電気化学的な水素の吸蔵・放出の活性 点となり、少量のNi量で大きな放電容量が得られるこ とが体心立方構造を有するTi-V-Ni系の水素吸蔵 合金の大きな特徴である。しかし、充放電を繰り返す · と、Ti-Ni偏析相からアルカリ電解液中にTiが溶 出することにより導電性が低下し、放電容量が小さくな る。この場合、単純に考えれば、Tiが溶出すればNi が残ることになり、このNiは活性であると考えられる ので、導電性は維持されると思われるが、そう簡単では ない。Ti-Ni偏析相は、母相に比べて水素吸蔵量が 20 少ないため、母相とTi-Ni偏析相とは、水素吸蔵に よる体積膨張率が異なり、母相と偏析相との間に隙間が できると考えられる。そのため、偏析相からTiが溶出 すると、母相と偏析相との分離が促進され、全体として 導電性が低下することになると考える。また、ほとんど 充放電できなくなった合金でも、水素吸蔵能は有してい ることから、母相は耐アルカリ性が大きいと考えられ

【0010】そこで、合金組成において50原子%以下 のNiを含む体心立方構造を有する水素吸蔵合金粉末の 30 表面にNiを配置するか、あるいは前記体心立方構造を 有する水素吸蔵合金粉末の表面にNiを配置して焼結す。 ることにより、上記の問題は解決できる。この場合、T i-Ni偏析相からTiが溶出し、母相と偏析相が分離 しても、合金表面に配置されたNiが電気化学的な水素 の吸蔵・放出の活性点となるため、容量低下は起こら . ず、長期にわたって高容量を維持することができる。こ こで、好ましくは、水素吸蔵合金粉末を酸もしくはアル カリ溶液に浸漬した後、水素吸蔵合金粉末の表面にNi を配置するか、あるいは水素吸蔵合金粉末の表面にNi サイクル特性改善の効果はさらに大きくなる。

【0011】水素吸蔵合金粉末の表面にNiを配置する 方法としては、メッキ、あるいはボールミルなどによる 機械的造粒法、あるいは圧縮摩砕式超微粉砕機により圧 縮力、摩砕力よりなる機械エネルギーを作用させるとい うメカノケミカル反応(メカノフュージョン法)などが 簡便でよい。合金表面に配置されたNiは、水素吸蔵合 金に対して1重量%より小さいと、活性点としての効果 が得られないが、上記のように少量のNi量で十分な電 50 気化学的活性が得られるので、上限としては10重量%

10

もあれば十分であり、それより多くしてもNi量が増加 した分だけ電極としての容量が小さくなる。また、Ni の粒径が1μm以下であれば活性点としての効果が得ら れるが、Niの粒径がそれより大きいと、活性点として のNiの表面積が小さくなり、効果が低下する。したが って、合金表面に配置されたNiは、水素吸蔵合金に対 して1~10重量%の範囲で、かつNiの粒径が1μm 以下であることにより十分な効果が得られる。ここで、 好ましくはNiの粒径が0.5μm以下であれば、電気 化学的な活性が非常に大きくなり、大きな効果が得られ る。また、メッキの場合はNiメッキ層の厚さが0.5 μmより小さいと均一なメッキ層が得られないため、活 性点としての効果が小さくなるが、上記と同様に上限と しては1μmもあれば十分であり、それより多くしても Ni量が増加した分だけ電極としての容量が小さくな る。

【0012】また、合金組成において50原子%以下の Niを含む体心立方構造を有する水素吸蔵合金粉末の表 面にTi-Ni合金粉末を配置させても上記の問題は解 決できる。この場合はTi-Ni粉末からTiが溶出 し、ラネー状のNiが生成するため、これが活性点とな る。合金表面のTi-Ni粉末とTi-Ni偏析相とは 異なるものであるから、Ti-Ni偏析相からTiが溶 出し、母相と偏析相が分離しても、合金表面に配置され たTi-Ni合金粉末からTiが溶出して生成したラネ ー状のNiが電気化学的な水素の吸蔵・放出の活性点と なるため、容量低下は起こらず、長期にわたって高容量 を維持することができる。ここで、好ましくは水素吸蔵 合金粉末を酸もしくはアルカリ溶液に浸漬した後、水素 吸蔵合金粉末の表面にTi-Ni合金粉末を配置すれ ば、均一にTi-Ni合金粉末が配置されるのでサイク ル特性改善の効果はさらに大きくなる。この場合も、ボ ールミルなどによる機械的造粒法、あるいは圧縮摩砕式 超微粉砕機により圧縮力、摩砕力よりなる機械エネルギ ーを作用させるというメカノケミカル反応 (メカノフュ ージョン法)が簡便でよい。

【0013】合金表面に配置されたTi-Ni合金粉末 のNi量は、水素吸蔵合金に対して1重量%より小さい と活性点としての効果が得られないが、上記と同様に上 限としては10重量%もあれば十分であり、それより多 40 くしてもNi量が増加した分だけ電極としての容量が小 さくなる。したがって、合金表面に配置したTi-Ni 合金粉末は、Ni量が水素吸蔵合金に対して1~10重 量%であることが必要である。また、Ti-Ni合金粉 末が10μm以下であれば、細かいラネー状のNiが生 成し、活性点としての効果が得られるので、合金表面に 配置したTi-Ni合金粉末の粒径は10μm以下であ る方が良い。ここで、好ましくはTiーNi合金粉末の 粒径が 5 μ m以下であれば、非常に活性なラネー状 N i

示したような方法でNi粉末あるいはTi-Ni合金粉 末を表面に配置した水素吸蔵合金粉末を焼結する場合、 温度が400℃より低いか、焼結時間が1時間より短い と実質的に焼結されない。そして、1000℃を超える 温度で焼結するか、焼結時間が6時間を超えると、焼結 が進み過ぎ、合金粉末とNiとが部分的に合金化するた め、水素吸蔵量が減少する。したがって、焼結は温度範 囲400~1000℃で1~6時間にすることが好まし

【0014】さらに、合金組成において50原子%以下 のNiを含む体心立方構造を有する水素吸蔵合金粉末か ら構成した電極表面をNi-M合金(MはCo、Sn、 Zn、およびMoの少なくとも1種の元素)のメッキ層 で被覆することによっても上記の問題は解決できる。こ の場合はNi-M合金メッキ屬からMが溶出し、ラネー 状のNiが生成するため、これが活性点となる。この場 合も、Ti-Ni偏析相からTiが溶出し、母相と偏析 相が分離しても、合金表面に被覆されたNi-M合金メ ッキ層からMが溶出して生成したラネー状のNiが電気 化学的な水素の吸蔵・放出の活性点となるため、容量低 下は起こらず、長期にわたって高容量を維持することが できる。ここで、好ましくはメッキを行う前に酸もしく はアルカリ溶液に浸漬すれば、均一にNi-M合金メッ キ層が形成されるので、サイクル特性改善の効果はさら に大きくなる。

【0015】Ni-M合金メッキ層のNi量は、水素吸 蔵合金に対して1重量%より小さいと活性点としての効 果が得られないが、上記と同様に上限としては10重量 %もあれば十分であり、それより多くしてもNi量が増 30 加した分だけ電極としての容量が小さくなる。また、N i-M合金メッキ層の厚さが0.5μmより小さいと均 一なメッキ層が得られないため、活性点としての効果が 小さくなるが、1μm以下であれば細かいラネー状のN iが生成するので活性点としての効果が得られるが、そ れより大きいと十分な効果が得られない。したがって、 Ni-M合金メッキ層のNi量は、水素吸蔵合金に対し て1~10重量%であり、かつメッキ層の厚さが0.5 ~ l μ mであることが好ましい。

【0016】電極を構成する水素吸蔵合金粉末の粒径は 75 μ mを越えると、電極の成型が困難になり、電極か らの合金粉末の脱落も多くなる。したがって、水素吸蔵 合金粉末の粒径は75μm以下であることが好ましい。 以上のような水素吸蔵合金は、通常、アーク溶解法や鋳 造法により作製するが、合金の冷却速度を103℃/秒 以上にすると、合金の各構成元素が均一に分布するよう になり、特に水素吸蔵量が大きくなる。しかし、合金の 冷却速度が107℃/秒を越えると、逆に水素吸蔵量は 低下する。これは、部分的にアモルファス相を生じるた めと思われる。したがって、合金の冷却速度を103~ が生成するため、大きな効果が得られる。また、上記に  $50-10^7$  $\mathbb{C}/$ 秒とすることにより、優れた水素化特性が得

10

られる。このような冷却速度を持つ合金製造法として は、ガスアトマイズ法や水アトマイズ法、ロール急冷法 などがある。

【0017】また、合金組成において50原子%以下のNiを含む体心立方構造を有する水素吸蔵合金としては、一般式 $TixV_yM_zNi_{1-x-y-z}$ (ただし、Mは $CrxM_nxFexCoxCuxZnxYxZrxNbxMoxAgxHfxTaxWxAlxSixPxBxixAyxCexCoxCuxZnxYxZrxNbxMoxAgxHfxTaxWxAlxSixPxBxixAyxCexCoxCuxZnxYxZrxNbxMoxAgxHfxTaxWxAlxSixPxBxixAyxCexCoxCuxZnxYxZrxNbxMoxAgxHfxTaxWxAlxSixPxBxixAlxSixAlxSixPxBxixAlxSix$ 

### [001.8]

【実施例】以下に本発明の実施例について説明する。

(実施例1)合金組成において50原子%以下のNiを含む体心立方構造を有する水素吸蔵合金の一例として、Tio.35 Vo.4 Cro.14 Lao.01 Nio.1合金をアーク溶解により作製した。次いで、水素化による粉砕を行い、75μm以下に分級した。この合金粉末の表面に、

(a) 無電解メッキにより0.5~0.8μmのNiメ ッキ層を被覆したもの、 (b) ボールミルを用いて合金 粉末と粒径0.1μmのNi粉末とを混合し、合金粉末 の表面に5重量%のNi粉末を付着したもの、(c)圧 縮摩砕式超微粉砕機を用いて合金粉末と粒径0.1 μ m のNi粉末とを混合し、合金粉末の表面に5重量%のN i粉末を付着したものをそれぞれ作製した。ここで、合 金粉末の表面にNiを付着する前に、0.33%のフッ 酸に10分間浸漬したものとこのようなフッ酸処理を行 わなかったものとを比べると、フッ酸処理を行ったもの の方がNiが均一に付着していることがわかった。した がって、フッ酸処理を行い、上記のようにNiを合金表 面に付着したものをそれぞれ合金A、B、Cとする。ま た、アーク溶解で作製したTio.35 Vo.4 Cro.14 La 0.01 N i 0.1合金を水素化により粉砕して75μm以下 に分級しただけのものを比較例とした。

【0019】以上のような合金試料について、電気化学的な充放電反応によるアルカリ蓄電池用負極としての電極特性を評価するために単電池試験を行った。各合金粉末にポリビニルアルコールの3重量%水溶液を加えてペーストにし、次いでこのペーストを多孔度95%、厚ム方向に加圧した。これらの電極を負極とし、対極に過剰の電気容量を有する酸化ニッケル電極を配し、電解液が豊富な容量を有する酸化カリウム水溶液を用い、電解液が豊富な条件下で水素吸蔵合金負極で容量規制を行なった開放系で充放電を行った。充電は水素吸蔵合金1gあたり100

mAで5.5時間、放電は合金1gあたり50mAで端子電圧が0.8Vまでとした。このようにして作製した各電極のサイクル特性を図1に示す。合金A、B、Cを用いた電極では、比較例に比べて優れたサイクル特性を示すことがわかった。なお、合金粉末の表面に付着するNiが合金に対して10重量%を越える場合、およびNiの粒径が1μmを越える場合についても検討した結果、いずれの場合も放電容量が低下することがわかった。

【0020】**〈**実施例2〉実施例1の合金A、B、Cを それぞれ加圧してペレット状にし、真空中において80 0℃で3時間焼結した。この焼結したペレットを粉砕し た。こうして得た合金粉末を用い、実施例1と同様にし て電極を作製した。これらをそれぞれ電極D、E、Fと する。また、実施例1の合金A、B、Cを用いて、実施 例1と同様の方法で電極を作製した後、真空中において 800℃で3時間焼結した。そしてポリビニルアルコー ルの3重量%水溶液に浸濆し、乾燥したものをそれぞれ 電極H、I、Jとする。このようにして作製した各電極 を用いて実施例1と同様にして単電池試験を行い、サイ クル特性を調べた。実施例1で用いた比較例とともに図 2および図3に示す。電極D、E、F、H、I、Jで は、比較例に比べて優れたサイクル特性を示すことがわ かった。なお、合金粉末の表面に付着するNiが合金に 対して10重量%を越える場合およびNiの粒径が1μ mを越える場合についても検討した結果、いずれの場合 も放電容量が低下することがわかった。

【0021】 **〈**実施例3〉 実施例1で作製したTio.35 Vo. 4 C ro. 14 L ao. 01 N i o. 1合金の 7 5 μ m以下の粉 末を用いて、ボールミルにより合金粉末と粒径10μm 以下のTiーNi合金粉末(TiーNi合金中のNi量 が55重量%)とを混合し、合金粉末の表面にNi量と して5重量%になるようにTi-Ni合金粉末を付着し たもの、および圧縮摩砕式超微粉砕機を用いて合金粉末 と上記と同じTi-Ni合金粉末とを混合し、合金粉末 の表面にNi量として5重量%になるようにTi-Ni 合金粉末を付着したものをそれぞれ作製した。ここで、 合金粉末の表面にNiを付着する前に0.33%のフッ 酸に10分間浸漬したものとこのようなフッ酸処理を行 わなかったものとを比べると、フッ酸処理を行ったもの の方がTi-Ni合金粉末が均一に付着していることが わかった。したがって、フッ酸処理を行い、上記のよう にTi-Ni合金粉末を合金表面に付着したものをそれ ぞれ合金K、Lとする。

【0022】このようにして作製した合金を用いて、実施例1と同様にして電極を作製し、単電池試験を行った。各電極のサイクル特性を実施例1で用いた比較例とともに図4に示す。合金K、Lを用いて作製した電極では、比較例に比べて優れたサイクル特性を示すことがわかった。なお、合金粉末の表面に付着するTi-Ni合

10

金粉末の粒径を $5\mu$  m以下に制御した場合、非常に優れたサイクル特性を示すことも確認された。さらに、合金粉末の表面に付着するTi-Ni合金粉末が合金に対してNi量として10重量%を越える場合およびTi-Ni合金粉末の粒径が $10\mu$  mを越える場合についても検討した結果、いずれも放電容量が低下することがわかった。

【0023】 《実施例4》 実施例1で作製したTio.35 Vo.4 C ro.14 L ao.01 N i o.1 合金の 7 5 μ m以下の粉 末を用いて、実施例1と同様の方法で4枚の電極を作製 した。そして、(m)硫酸ニッケルや硫酸コバルト等か らなるメッキ浴を用いて電極表面をNi-Co合金メッ キ層で被覆したもの、(n)硫酸ニッケルや硫酸スズ等 からなるメッキ浴を用いて電極表面をNi-Sn合金メ ッキ層で被覆したもの、(p)硫酸ニッケルや塩化亜鉛 等からなるメッキ浴を用いて電極表面をNiーZn合金 メッキ層で被覆したもの、および(q)硫酸ニッケルや モリブデン酸アンモニウム等からなるメッキ浴を用いて 電極表面をNi-Mo合金メッキ層で被覆したものをそ れぞれ作製した。これらの電極をそれぞれ電極M、N、 P、Qとする。いずれの電極においてもメッキ層のNi 量が合金に対して約5重量%となるようにし、メッキ層 の厚みは $0.5 \sim 0.9 \mu$  mとした。ここで、それぞれ のメッキを行う前に0.33%のフッ酸に10分間浸漬 したものとこのようなフッ酸処理を行わなかったものと を比べると、フッ酸処理を行ったものの方がNi-M合 金メッキ層が均一に付着していることがわかった。した

がって、上記の電極M、N、P、Qはいずれもメッキ前にフッ酸処理を行った。

【0024】このようにして作製した各電極を用いて実施例1と同様にして単電池試験を行い、サイクル特性を調べた。実施例1で用いた比較例とともに図5に示す。電極M、N、P、Qでは、比較例に比べて優れたサイクル特性を示すことがわかった。なお、電極表面を被覆するNi-M合金メッキ層のNi量が合金に対して10重量%を越える場合、およびNi-M合金メッキ層の厚みが1μmを越える場合についても検討した結果、いずれも放電容量が低下することがわかった。

#### [0025]

【発明の効果】上記実施例から明らかなように、本発明によれば、50原子%以下のNiを含む体心立方構造を有する水素吸蔵合金粉末からなる高容量で、サイクル寿命特性に優れた水素吸蔵合金電極が得られる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1および比較例の合金を用いた 電極のサイクル特性を示した図である。

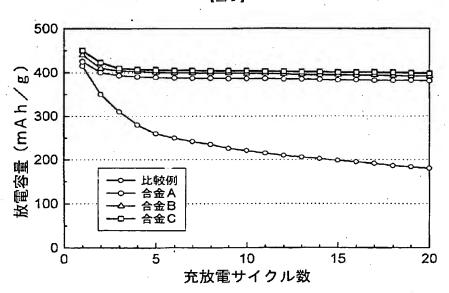
20 【図2】本発明の実施例2および比較例の合金を用いた 電極のサイクル特性を示した図である。

【図3】本発明の実施例2および比較例の合金を用いた 電極のサイクル特性を示した図である。

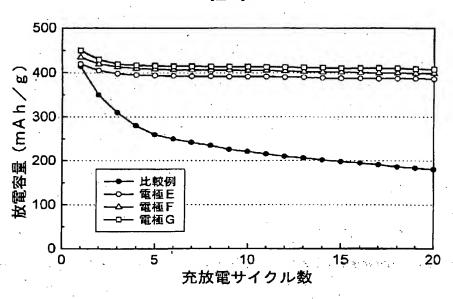
【図4】本発明の実施例3および比較例の合金を用いた 電極のサイクル特性を示した図である。

【図5】本発明の実施例4および比較例の合金を用いた 電極のサイクル特性を示した図である。

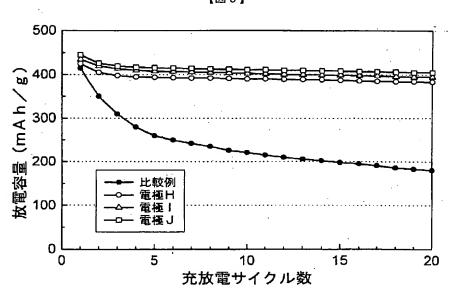




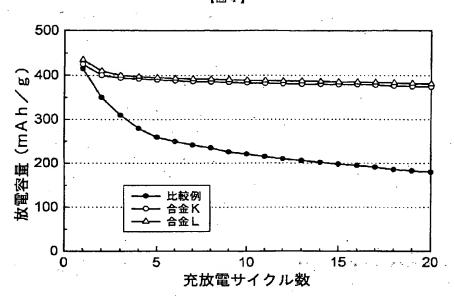




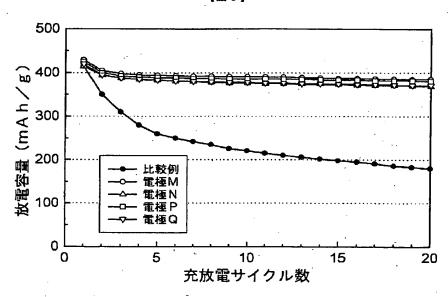
## 【図3】







### 【図5】



フロントページの続き

(72) 発明者 山田 敏弘

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

(72)発明者 豊口 ▲吉▼徳

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内